

# 窒化物デバイス技術応用研究会

～ 窒化物半導体技術を用いた次世代アプリケーションを考える ～

日時：2018年2月21日(水) 15時～17時

会場：名古屋工業大学 4号館 1階ホール

<http://www.nitech.ac.jp/access/index.html>

<http://www.nitech.ac.jp/access/campusmap.html>



## テーマ：「マイクロ波による無線電力伝送(無線給電)」

窒化物半導体は優れた特性から各種用途での活用が期待されています。本研究会では、窒化物半導体のアプリケーションの一つとして有望視されるマイクロ波による無線電力伝送(無線給電)技術の現状と制度化等の動向について、この分野の著名な先生方に解説していただきます。

### 《プログラム》

- 15:00～15:10 開会の挨拶  
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部  
産業技術課長 産学官連携推進室長 山田容功 氏
- 15:10～16:00 招待講演 1  
「ワイヤレス給電の研究と実用化の現状」  
－ マイクロ波送電を中心に －  
京都大学 生存圏研究所 生存圏電波応用分野  
教授 篠原真毅 氏
- 16:00～16:50 招待講演 2  
「ワイヤレス電力伝送技術の実用化に向けた制度化、  
国際協調や標準化の最新動向」  
株式会社東芝 技術統括部 技術企画室  
研究主幹 庄木裕樹 氏
- 16:50～17:00 閉会の挨拶  
名古屋工業大学 電気・機械工学専攻  
准教授 分島彰男 氏

参加費：無料 / 会場定員：200名(先着順)

申込先(Eメール)：下記お問合せ先までご連絡ください

- お問合せ先：名古屋工業大学 産学官金連携機構 (担当：佐藤)  
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番  
TEL:052-735-5627 FAX:052-735-5542  
E-mail: sato.kumi@nitech.ac.jp (■を@に変えてください)



4号館

キャンパスマップ

アクセス



JR中央本線「鶴舞駅」名大病院口より東 約400m  
 地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」4番出口より東 約500m  
 地下鉄桜通線「吹上駅」5番出口より西 約900m

平成29年度地域中核企業創出・支援事業 第2回研究会 参加申込書

Fax: 052-735-5542  
 E-mail: sato.kumi@nitech.ac.jp  
 (■を@に変えてください)

ふりがな	
会社名	
所属	
ふりがな	
氏名	
住所	
TEL, FAX	
E-mail	

※ ご記入いただいた情報は、弊学からの各種連絡・情報提供のために利用させていただきます。他の目的で使用しないことをお約束いたします。